2185-0604P-SP

IN THE U.S. PATENT AND TRADEMARK OFFICE

INFORMATION SHEET

Applicant:

MIYAKE, Kunihito

HIGO, Mutsuko FUKUDA, Kanako IYAMA, Hironobu

Application No.:

Filed:

December 20, 2001

For:

POLYBUTADIENE COMPOSITION

Priority Claimed Under 35 U.S.C. 119 and/or 120:

COUNTRY	DATE	NUMBER
JAPAN	12/22/00	2000-390712
JAPAN	12/22/00	2000-390711
JAPAN	12/22/00	2000-390710

Send Correspondence to: BIRCH, STEWART, KOLASCH & BIRCH, LLP

P. O. Box 747

Falls Church, Virginia 22040-0747

(703) 205-8000

The above information is submitted to advise the USPTO of all relevant facts in connection with the present application. A timely executed Declaration in accordance with 37 CFR 1.64 will follow.

Respectfully submitted,

BIRCH, STEWART, KOLASCH & BIRCH, LLP

Ву

RAKMOND C. STEWART Reg. No. 21,066

P. O. Box 747

Falls Church, VA 22040-0747

/rem

(703) 205-8000



日本国特許 JAPAN PATENT OFFICE 108KB 703-205-8000 Dec. 20,2001 2185-0604P 20+3

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office

出願年月日 Date of Application:

2000年12月22日

出 願 番 号 Application Number:

特願2000-390711

出 願 人 Applicant(s):

住友化学工業株式会社

2001年11月26日

特 許 庁 長 官 Commissioner, Japan Patent Office



【書類名】 特許願

【整理番号】 P152336

【提出日】 平成12年12月22日

【あて先】 特許庁長官 殿

【国際特許分類】 C08K 5/07

【発明者】

【住所又は居所】 大阪市此花区春日出中3丁目1番98号 住友化学工業

株式会社内

【氏名】 三宅 邦仁

【発明者】

【住所又は居所】 大阪市此花区春日出中3丁目1番98号 住友化学工業

株式会社内

【氏名】 肥後 睦子

【特許出願人】

【識別番号】 000002093

【氏名又は名称】 住友化学工業株式会社

【代理人】

【識別番号】 100093285

【弁理士】

【氏名又は名称】 久保山 隆

【電話番号】 06-6220-3405

【選任した代理人】

【識別番号】 100094477

【弁理士】

【氏名又は名称】 神野 直美

【電話番号】 06-6220-3405

【選任した代理人】

【識別番号】 100113000

【弁理士】

【氏名又は名称】 中山 亨

【電話番号】 06-6220-3405

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 010238

【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】 要約書 1

【包括委任状番号】 9903380

【プルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 ブタジエン重合体成形品の製造方法

【特許請求の範囲】

【請求項1】

ブタジエン重合体を一般式(I-1)

$$R^{12}$$
 R^{13}
 R^{14}
 R^{15}
 R^{16}
 R^{17}
 R^{18}
 R^{18}

〔式中、 R^{11} 、 R^{12} 、 R^{13} 、 R^{14} 、 R^{15} 、 R^{16} 、 R^{17} および R^{18} はそれぞれ独立に水素原子、アルキル基、フェニル基、アルコキシル基、ベンジルオキシ基、ヒドロキシル基、カルボキシル基、アシル基、ベンゾイル基、アシルオキシ基、アルコキシカルボニル基またはベンジルオキシカルボニル基を示す。〕で示される化合物および一般式(I-2)

$$R^{22}$$
 R^{23}
 R^{24}
 R^{26}
 R^{26}
 R^{25}
 R^{26}
 R^{26}

[式中、 R^{21} 、 R^{22} 、 R^{23} 、 R^{24} 、 R^{25} 、 R^{26} 、 R^{27} および R^{28} はそれぞれ独立に水素原子、アルキル基、フェニル基、アルコキシル基、ベンジルオキシ基、ヒドロキシル基、カルボキシル基、アシル基、ベンゾイル基、アシルオキシ基、アルコキシカルボニル基またはベンジルオキシカルボニル基を示す。]

で示される化合物から選ばれる1以上の化合物と共に加熱溶融し成形することを 特徴とするブタジエン重合体成形品の製造方法。

【請求項2】

ブタジエン重合体が、ポリブタジエン、スチレン-ブタジエン共重合体、スチレンーブタジエンブロック共重合体、アクリロニトリルーブタジエン共重合体、

アクリロニトリルーブタジエンースチレン共重合体または耐衝撃ポリスチレンで ある請求項1に記載の製造方法。

【請求項3】

一般式(I-1)で示される化合物および一般式(I-2)で示される化合物から選ばれる1以上の化合物の使用量がブタジエン重合体100重量部あたり0.001重量部以上である請求項1に記載の製造方法。

【請求項4】

射出成形法、押出成形法またはブロー成形法により成形する請求項1に記載の 製造方法。

【請求項5】

前記一般式(I-1)で示される化合物および前記一般式(I-2)で示される化合物から選ばれる1以上の化合物ならびにブタジエン重合体を含むことを特徴とするブタジエン重合体組成物。

【請求項6】

ブタジエン重合体が、ポリブタジエン、スチレン-ブタジエン共重合体、スチレン-ブタジエンブロック共重合体、アクリロニトリルーブタジエン共重合体、アクリロニトリルーブタジエン共重合体、アクリロニトリルーブタジエンースチレン共重合体または耐衝撃ポリスチレンである請求項5に記載のブタジエン重合体組成物。

【請求項7】

一般式(I-1)で示される化合物および一般式(I-2)で示される化合物から選ばれる1以上の化合物の含有量がブタジエン重合体100重量部あたり0.001重量部以上である請求項5に記載のブタジエン重合体組成物。

【請求項8】

ブタジエン重合体に前記一般式 (I-1)で示される化合物および前記一般式 (I-2)で示される化合物から選ばれる1以上の化合物を含有させることを特徴とするブタジエン重合体の安定化方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】

本発明は、ブタジエン重合体成形品の製造方法に関する。

[0002]

【従来の技術】

ブタジエンを単量体単位とするブタジエン重合体は、加硫されたエラストマー と同程度の弾性と熱可塑性とを兼ね備えた重合体として広く用いられている。

[0003]

かかるブタジエン重合体を成形してその成形品を製造するには、例えばブタジ エン重合体を加熱し溶融したのち成形する方法が知られている。

[0004]

しかし、ブタジエン重合体は加熱下にゲル化してゲル化物を生ずるという問題 があった。かかるゲル化物は成形品の外観不良の原因となるものである。

[0005]

【発明が解決しようとする課題】

そこで本発明者は、ブタジエン重合体を加熱溶融してもゲル化物を生ずることなく成形して成形品を製造し得る方法を開発するべく鋭意検討した結果、ブタジエン重合体を一般式 (I-1)

$$R^{12}$$
 R^{13}
 R^{14}
 R^{15}
 R^{16}
 R^{17}
 R^{18}
 R^{18}
 R^{19}

〔式中、 R^{11} 、 R^{12} 、 R^{13} 、 R^{14} 、 R^{15} 、 R^{16} 、 R^{17} および R^{18} はそれぞれ独立に水素原子、アルキル基、フェニル基、アルコキシル基、ベンジルオキシ基、ヒドロキシル基、カルボキシル基、アシル基、ベンゾイル基、アシルオキシ基、アルコキシカルボニル基またはベンジルオキシカルボニル基を示す。〕で示される化合物(以下、化合物(I-1)とする。)および一般式(I-2)

$$R^{22}$$
 R^{23}
 R^{24}
 R^{26}
 R^{26}
 R^{26}
 R^{25}
 R^{26}

〔式中、R²¹、R²²、R²³、R²⁴、R²⁵、R²⁶、R²⁷およびR²⁸はそれぞれ独立に水素原子、アルキル基、フェニル基、アルコキシル基、ベンジルオキシ基、ヒドロキシル基、カルボキシル基、アシル基、ベンゾイル基、アシルオキシ基、アルコキシカルボニル基またはベンジルオキシカルボニル基を示す。〕で示される化合物(以下、化合物(I-2)とする。)から選ばれる1以上の化合物(以下、化合物(I)とする。)と共に加熱し溶融すれば、ゲル化物が生じないことを見出し、本発明に至った。

[0006]

すなわち本発明は、ブタジエン重合体を化合物(I-1)および化合物(I-2)から選ばれる1以上の化合物と共に加熱溶融し成形することを特徴とするブタジエン重合体成形品の製造方法を提供するものである。

[0007]

【発明の実施の形態】

本発明の製造方法に適用されるブタジエン重合体は、ブタジエンを単量体単位とする重合体であって、ブタジエン単独の重合体であってもよいし、ブタジエンと他の単量体との共重合体であってもよい。かかるブタジエン重合体としては、例えばポリブタジエン、スチレンーブタジエン共重合体、スチレンーブタジエンブロック共重合体、アクリロニトリルーブタジエンースチレン共重合体、耐衝撃ポリスチレンなどが挙げられる。かかるブタジエン重合体は、例えば溶液重合法、乳化重合法、塊状重合法などの通常の方法で製造することができる。ブタジエン重合体は、樹脂であってもよいし、ゴムであってもよい。ブタジエン重合体がポリブタジエンである場合には、溶液重合法により製造されたポリブタジエンゴムであってもよいし、乳化重合法により製造されたポリブタジエンゴムであってもよい。

[0008]

化合物(I-1)および化合物(I-2)において、アルキル基としては、例えばメチル基、エチル基、n-プロピル基、イソプロピル基、n-ブチル基、イソプチル基、s e c - ブチル基、t - ブチル基、2 - エチルブチル基、n-ペンチル基、1 - メチルペンチル基、1 , 3 - ジメチルブチル基、n-ペンチル基、シクロペンチル基、シクロペンチル基などの炭素数 1 ~ 6 程度のアルキル基などが挙げられる。

[0009]

アルコキシル基としては、例えばメトキシ基、エトキシ基、プロポキシ基、イソプロポキシ基、ブトキシ基、イソブトキシ基、sec-ブトキシ基、tert -ブトキシ基、ペンチルオキシ基、ヘキシルオキシ基、シクロペンチルオキシ基などの炭素数1~6程度のアルコキシル基などが挙げられる。

[0010]

アシル基としては、例えばアセチル基、プロピオニル基、イソプロピオニル基、ブチリル基、イソブチリル基、バレリル基、イソバレリル基、ピバロイル基、ヘキサノイル基、シクロペンチルカルボニル基などの炭素数1~6程度のアシル基などが挙げられる。

[0011]

アシルオキシ基としては、例えばアセチルオキシ基、プロピオニルオキシ基、イソプロピオニルオキシ基、ブチリルオキシ基、イソブチリルオキシ基、バレリルオキシ基、ピバロイルオキシ基、ヘキサノイルオキシ基、シクロペンチルカルボニルオキシ基などの炭素数 1 ~ 6 程度のアシルオキシ基などが挙げられる。

[0012]

アルコキシカルボニル基としては、例えばメトキシカルボニル基、エトキシカルボニル基、プロポキシカルボニル基、イソプロポキシカルボニル基、ブトキシカルボニル基、イソブトキシカルボニル基、sec-ブトキシカルボニル基、tert-ブチルカルボニル基、ペンチルオキシカルボニル基、シクロペンチルオキシカルボニル基などの炭素数 $1\sim6$ 程度のアルコキシカルボニル基などが挙げられる。

[0013]

化合物(I-1)において R^{15} 、 R^{16} 、 R^{17} および R^{18} は水素原子であることが好ましい。

[0014]

かかる化合物(I-1)としては、例えば2-クロマノン、3,4-ジヒドロ クマリン、5-メチルー3,4-ジヒドロクマリン、6-メチルー3,4-ジヒ ドロクマリン、7-メチルー3、4-ジヒドロクマリン、8-メチルー3、4-ジヒドロクマリン、5-エチルー3,4-ジヒドロクマリン、6-エチルー3, 4-ジヒドロクマリン、7-エチルー3,4-ジヒドロクマリン、8-エチルジ ヒドロクマリン、5,6ージメチルー3,4ージヒドロクマリン、5,7ージメ チルー3,4ージヒドロクマリン、5,8ージメチルー3,4ージヒドロクマリ ン、6,7-ジメチルー3,4-ジヒドクマリン、6,8-ジメチルー3,4-ジヒドロクマリン、7、8-ジメチルー3、4-ジヒドロクマリン、5-メチル -6-エチル-3, 4-ジヒドロクマリン、5-メチル-7-エチル-3, 4-ジヒドロクマリン、5-メチルー8-エチルー3,4-ジヒドロクマリン、6-メチルー7ーエチルー3,4ージヒドロクマリン、6ーメチルー8ーエチルー3 ,4-ジヒドロクマリン、7-メチル-8-エチル-3,4-ジヒドロクマリン 、5-エチルー6-メチルー3、4-ジヒドロクマリン、5-エチルー7ーメチ ルー3,4-ジヒドロクマリン、5-エチルー8-メチルー3,4-ジヒドロク マリン、6-エチル-7-メチル-3,4-ジヒドロクマリン、6-エチル-8 ーメチルー3,4ージヒドロクマリン、7ーエチルー8ーメチルー3,4ージヒ ドロクマリンなどが挙げられる。

[0015]

化合物(I-2)としては、例えば4-クロマノン、6-メトキシー4-クロマノン、6-エトキシー4-クロマノン、6-ベンジルオキシー4-クロマノン、6-ヒドロキシー4-クロマノン、6-カルボキシー4-クロマノン、6-アセトキシー 4-クロマノン、6-メトキシカルボニルー4-クロマノン、6- は e r t e r t e r t e r e カルボニルー4-クロマノン、6- マクロマノン、6- ストキシカルボニルー4-クロマノン、6- ベンジルオキシカルボニルー4-クロマノン、6- ベンジルオキシカルボニルー4-クロマノン、6- ベンジルオキシカルボニルー4-クロマノン、6- ベンジルオキシカルボニルー4-クロ

マノン、8-xチルー $4-\phi$ ロマノン、8-yエニルー $4-\phi$ ロマノン、8-y クロヘキシルオキシー $4-\phi$ ロマノン、8-x ンジルオキシー $4-\phi$ ロマノン、8-x ルー $4-\phi$ ロマノン、8-x ルー $4-\phi$ ロマノン、8-x カルボキシー $4-\phi$ ロマノン、8-x チルー4-x アセトキシー4-x ロマノン、2-x エニルー4-x ロマノン、2-x プロピルー3-x エニルー3-x エニルー3-x カー3-x カー3-

[0016]

かかる化合物(I-1)および化合物(I-2)は、それぞれ単独で用いられてもよいし、2種以上の化合物(I-1)を用いてもよいし、2種以上の化合物 (I-2)を用いてもよいし、化合物(I-1)および化合物(I-2)を組み合わせて用いてもよい。

[0017]

化合物(I)の使用量は、ブタジエン重合体100重量部あたり通常は0.001重量部以上である。0.001重量部未満であるとゲル化物の生成を十分に防止できない場合があり、好ましくは0.01重量部以上、さらに好ましくは0.05重量部以上である。また使用量の上限は、ブタジエン重合体を加熱溶融して成形しえるのであれば特に限定されないが、10重量部を超えて使用してもそれに見合う効果が得られないため、経済性の点で実用的には通常10重量部以下、好ましくは5重量部以下である。

[0018]

本発明の製造方法においては、化合物(I)と共にフェノール系酸化防止剤、 リン系酸化防止剤、イオウ系酸化防止剤などの酸化防止剤を用いてもよい。

[0019]

フェノール系酸化防止剤としては、例えば 2 、6 ージー t ーブチルー4 ーメチルフェノール、 2 、4 、6 ートリー t ーブチルフェノール、 2 、6 ージー t ーブチルフェノール、 2 、6 ージー t ーブチルー4 ーエチルフェノール、 2 、6 ージー t ーブチルー4 ーエチルフェノール、 2 、6 ージー t ーブチルー4 ー1 ーブチル

フェノール、2、6ージーtーブチルー4ーイソブチルフェノール、2、6ージシクロペンチルー4ーメチルフェノール、2ー(α ーメチルシクロヘキシル)ー4、6ージメチルフェノール、2、6ージオクダデシルー4ーメチルフェノール、2、4、6ートリシクロヘキシルフェノール、2、6ージーtーブチルー4ーメトキシメチルフェノール、2、6ージーノニルー4ーメチルフェノール、2、4ージメチルー6ー(1'ーメチルウンデシルー1'ーイル)フェノール、2、4ージメチルー6ー(1'ーメチルヘプタデシルー1'ーイル)フェノール、2、4ージメチルー6ー(1'ーメチルトリデシルー1'ーイル)フェノールおよびそれらの混合物などのアルキル化モノフェノール、

[0020]

2, 4 - ジオクチルチオメチルー6 - t - ブチルフェノール、2, 4 - ジオクチルチオメチルー6 - メチルフェノール、2, 4 - ジオクチルチオメチルー6 - エチルフェノール、2, 6 - ジドデシルチオメチルー4 - ノニルフェノールおよびそれらの混合物などのアルキルチオメチルフェノール、

[0021]

2,6-ジーtーブチルー4ーメトキシフェノール、2,5-ジーtーブチルヒドロキノン、2,5-ジーtーアミルヒドロキノン、2,6-ジフェニルー4ーオクタデシルオキシフェノール、2,6-ジーtーブチルヒドロキノン、2,5ージーtーブチルー4ーヒドロキシアニソール、3,5-ジーtーブチルー4ーヒドロキシフェニル ステアレート、ビス(3,5-ジーtーブチルー4ーヒドロキシフェニル) アジペートおよびそれらの混合物などのヒドロキノン及びアルキル化ヒドロキノン、

[0022]

2, 2, -fオビス(6-t-jチルフェノール)、2, 2, -fオビス(4-tメチルー6-t-jチルフェノール)、2, 2, -fオビス(4-tクチルフェノール)、4, 4, -fオビス(3-t7ール)、4, 4, -fオビス(3-t7ール)、4, 4, -f7ーチオビス(3-t7ール)、4, 4, -f7ーチオビス(3, 6-t7ーアミルフェノール)、4, 4, -f7ー(2, 6-t7ール)、4-t7ーヒドロキシフェニル)ジスルフィドなどのヒドロキシル化チオジフェニルエ

ーテル、

[0023]

2, 2' -メチレンビス (4-メチル-6-t-ブチルフェノール)、2, <math>2'-メチレンビス (4-エチル-6-t-ブチルフェノール)、2,2,2,-メチレ ンビス $[4-メチルー6-(\alpha-メチルシクロヘキシル)フェノール)]、2,$ 2' ーメチレンビス (4-メチルー6-シクロヘキシルフェノール)、2, 2'ーメチレンビス(4 ーメチルー6 ーノニルフェノール)、2,2'ーメチレンビ ス (4, 6-ジーtーブチルフェノール)、2, 2'-エチリデンビス(4, 6 ージーtーブチルフェノール)、2,2'ーエチリデンビス(4ーイソブチルー 6-t-ブチルフェノール)、2,2'-メチレンビス[6-(α-メチルベンジル) -4-) -1) | -4 -) | -4 -) | -4 -) | -4 - | -1 - | -4 - | -1 - | -1 - | -1 - | -1 - | -1 - | -1 - | -1 - | -1 - | -1 - | -1 - | -1 - | -1 - | -1 - | -1 - | -1 - | -1 - | -1 - | -1 - | -1 - | -1 - | -1 - | -1 - | -1 - | -1 - | -1 - | -1 - | -1 - | -1 - | -1 - | -1 - | -1 - | -1 - | -1 - | -1 - | -1 - | -1 - | -1 - | -1 - | -1 - | -1 - | -1 - | -1 - | -1 - | -1 - | -1 - | -1 - | -1 - | -1 - | -1 - | -1 - | -1 - | -1 - | -1 - | -1 - | -1 - | -1 - | -1 - | -1 - | -1 - | -1 - | -1 - | -1 - | -1 - | -1 - | -1 - | -1 - | -1 - | -1 - | -1 - | -1 - | -1 - | -1 - | -1 - | -1 - | -1 - | -1 - | -1 - | -1 - | -1 - | -1 - | -1 - | -1 - | -1 - | -1 - | -1 - | -1 - | -1 - | -1 - | -1 - | -1 - | -1 - | -1 - | -1 - | -1 - | -1 - | -1 - | -1 - | -1 - | -1 - | -1 - | -1 - | -1 - | -1 - | -1 - | -1 - | -1 - | -1 - | -1 - | -1 - | -1 - | -1 - | -1 - | -1 - | -1 - | -1 - | -1 - | -1 - | -1 - | -1 - | -1 - | -1 - | -1 - | -1 - | -1 - | -1 - | -1 - | -1 - | -1 - | -1 - | -1 - | -1 - | -1 - | -1 - | -1 - | -1 - | -1 - | -1 - | -1 - | -1 - | -1 - | -1 - | -1 - | -1 - | -1 - | -1 - | -1 - | -1 - | -1 - | -1 - | -1 - | -1 - | -1 - | -1 - | -1 - | -1 - | -1 - | -1 - | -1 - | -1 - | -1 - | -1 - | -1 - | -1 - | -1 - | -1 - | -1 - | -1 - | -1 - | -1 - | -1 - | -1 - | -1 - | -1 - | -1 - | -1 - | -1 - | -1 - | -1 - | -1 - | -1 - | -1 - | -1 - | -1 - | -1 - | -1 - | -1 - | -1 - | -1 - | -1 - | -1 - | -1 - | -1 - | -1 - | -1 - | -1 -メチルベンジル) -4-ノニルフェノール]、4,4'-メチレンビス(6-t ーブチルー2ーメチルフェノール)、4,4'ーメチレンビス(2,6-ジーt ーブチルフェノール)、4,4'ーブチリデンビス(3ーメチルー6ーtーブチ **,** 1-ビス(5-t-ブチル-4-ヒドロキシ-2-メチルフェニル)ブタン、 2, 6-ビス(3-t-ブチル-5-メチル-2-ヒドロキシベンジル)-4-メチルフェノール、1, 1, 3-トリス(5-t-ブチルー4-ヒドロキシー2 -メチルフェニル)ブタン、1,1-ビス(5-t-ブチルー4-ヒドロキシー 2-メチルフェニル)-3-n-ドデシルメルカプトブタン、エチレングリコー ル ビス[3,3-ビス-3'-t-ブチル-4'-ヒドロキシフェニル)ブチ レート]、ビス(3-t-ブチルー4-ヒドロキシー5-メチルフェニル)ジシ クロペンタジエン、ビス [2-(3'-t-ブチル-2'-ヒドロキシ-5'-メチルベンジル) -6-t-ブチル-4-メチルフェニル] テレフタレート、1, 1-ビス(3, 5-ジメチルー2ーヒドロキシフェニル)ブタン、2, 2-ビ ス(3,5-ジーtーブチルー4ーヒドロキシフェニル)プロパン、2,2-ビ ス (5-t-ブチルー4-ヒドロキシー2-メチルフェニル) -4-n-ドデシ ルメルカプトブタン、1, 1, 5, 5-テトラ(5-t-ブチル-4-ヒドロキ シー2ーメチルフェニル)ペンタン、2-t-ブチルー6-(3'-t-ブチル -5' -メチル-2' -ヒドロキシベンジル)-4 - メチルフェニル アクリレート、 2 , 4 - ジー t - ペンチルフェニル)エチル] フェニル アクリレートおよびそれらの混合物などのアルキリデンビスフェノールおよびその誘導体、

[0024]

3, 5, 3, 5, -テトラーt-ブチルー4, 4, -ジヒドロキシジベンジル エーテル、オクタデシルー4-ヒドロキシー3, 5-ジメチルベンジルメルカプトアセテート、トリス(3, 5-ジーt-ブチルー4-ヒドロキシベンジル)アミン、ビス(4-t-ブチルー3-ヒドロキシー2, 6-ジメチルベンジル)ジチオテレフタレート、ビス(3, 5-ジーt-ブチルー4-ヒドロキシベンジル)スルフィド、イソオクチルー3, 5-ジーt-ブチルー4-ヒドロキシベンジルメルカプトアセテートおよびそれらの混合物などの0-ベンジル誘導体、0-ベンジル誘導体および0-ベンジル誘導体、0-ベンジル誘導体

[0025]

ジオクタデシル 2, 2 ー ビス (3, 5 ー ジー t ー ブチルー 2 ー ヒドロキシベンジル) マロネート、ジオクタデシル 2 ー (3 ー t ー ブチルー 4 ー ヒドロキシー 5 ーメチルベンジル) マロネート、ジドデシルメルカプトエチルー 2, 2 ー ビス (3, 5 ー ジー t ー ブチルー 4 ー ヒドロキシベンジル) マロネート、ビス [4 ー (1, 1, 3, 3 ー テトラメチルブチル) フェニル [4 ー 2, 2 ー ビス (3, 5 ー ジー t ー ブチルー 4 ー ヒドロキシベンジル) マロネートおよびそれらの混合物などのヒドロキシベンジル化マロネート誘導体、

[0026]

1, 3, 5-トリメチルー2, 4, 6-トリス(3, 5-ジーt-ブチルー4-ヒドロキシベンジル)ベンゼン、1, 4-ビス(3, 5-ジーt-ブチルー4-ヒドロキシベンジル)-2, 3, 5, 6-テトラメチルベンゼン、2, 4, 6-トリス(3, 5-t-ブチルー4-ヒドロキシベンジル)フェノールおよびそれらの混合物などの芳香族ヒドロキシベンジル誘導体、

[0027]

2, 4-ビス(n-オクチルチオ)-6-(4-ヒドロキシ-3, 5-ジーt-

[0028]

ジメチルー3, 5-ジ-t-ブチルー4-ヒドロキシベンジルホスホネート、ジェチルー3, <math>5-ジ-t-ブチルー4-ヒドロキシベンジルホスホネート、ジオクタデシルー3, <math>5-ジ-t-ブチルー4-ヒドロキシベンジルホスホネート、ジオクタデシルー5-t-ブチルー4-ヒドロキシー3-メチルベンジルホスホネート、3, <math>5-ジ-t-ブチルー4-ヒドロキシベンジルホスホン酸モノエステルのカルシウム塩およびそれらの混合物などのベンジルホスホネート誘導体

[0029]

4-ヒドロキシラウリル酸アニリド、4-ヒドロキシステアリン酸アニリド、オクチル-N-(3,5-ジーt-ブチル-4-ヒドロキシフェニル)カルバネートおよびそれらの混合物などのアシルアミノフェノール誘導体、

[0030]

 β - (3, 5-ジ-t-ブチル-4-ヒドロキシフェニル)プロピオン酸と メタノール、エタノール、オクタノール、オクタデカノール、エチレングリコール、1, 3-プロパンジオール、1, 4-ブタンジオール、1, 6-ヘキサンジ

オール、1, 9-/ナンジオール、ネオペンチルグリコール、ジエチレングリコール、チオエチレングリコール、スピログリコール、トリエチレングリコール、ペンタエリスリトール、トリス(ヒドロキシエチル)イソシアヌレート、N, N, N ービス(ヒドロキシエチル)オキサミド、3-チアウンデカノール、3-チアペンタデカノール、トリメチルヘキサンジオール、トリメチロールプロパン、4 ーヒドロキシメチルー1-ホスファー2, 6, 7-トリオキサビシクロ [2, 2, 2] オクタンおよびそれらの混合物などの一価アルコールまたは多価アルコールとのエステル、

[0031]

[0032]

 ーヒドロキシメチルー1ーホスファー2, 6, 7ートリオキサビシクロ[2, 2, 2] オクタンおよびそれらの混合物などの一価アルコールまたは多価アルコールとのエステル、

[0033]

3, 5-ジーtーブチルー4-ヒドロキシフェニル酢酸と

メタノール、エタノール、オクタノール、オクタデカノール、エチレングリコール、1, 3-プロパンジオール、1, 4-ブタンジオール、1, 6-ヘキサンジオール、1, 9-ノナンジオール、ネオペンチルグリコール、ジエチレングリコール、チオエチレングリコール、スピログリコール、トリエチレングリコール、ペンタエリスリトール、トリス(ヒドロキシエチル)イソシアヌレート、N, N -ビス(ヒドロキシエチル)オキサミド、3-チアウンデカノール、3-チアペンタデカノール、トリメチルヘキサンジオール、トリメチロールプロパン、4-ヒドロキシメチルー1-ホスファー2, 6, 7-トリオキサビシクロ [2, 2, 2] オクタンおよびそれらの混合物などの一価アルコールまたは多価アルコールとのエステル、

[0034]

N, N' -ビス [3-(3',5'-)ジーt-ブチルー4' -ヒドロキシフェニル)プロピオニル] ヒドラジン、N, N' -ビス [3-(3',5'-)ジーt-ブチルー4' -ヒドロキシフェニル)プロピオニル] へキサメチレンジアミン、N, N' -ビス [3-(3',5'-)ジーt-ブチルー4' -ヒドロキシフェニル)プロピオニル] トリメチレンジアミンおよびそれらの混合物などの β - (3',5-)ジーt-ブチルー4 -ヒドロキシフェニル)プロピオン酸のアミドなどが挙げられる。かかるフェノール系酸化防止剤それぞれ単独でまたは2種以上を組み合わせて用いられる。

[0035]

リン系酸化防止剤としては、例えばトリフェニルホスファイト、トリス (ノニルフェニル) ホスファイト、トリス (2, 4-ジーtーブチルフェニル) ホスファイト、トリラウリルホスファイト、トリオクタデシルホスファイト、ジステアリル ペンタエリスリトール ジホスファイト、ジイソデシル ペンタエリスリ

トール ジホスファイト、ビス (2, 4 ージーt ーブチルフェニル) ペンタエリ スリトール ジホスファイト、ビス (2, 4 ージーt ーブチルー6 ーメチルフェ ニル) ペンタエリスリトール ジホスファイト、ビス (2, 6 – ジーt ーブチル -4-メチルフェニル)ペンタエリスリトール ジホスファイト、ビス(2,4 **,6-トリ-t-ブチルフェニル)ペンタエリスリトール ジホスファイト、ト** リステアリルソルビトールトリホスファイト、テトラキス(2, 4 - ジー t - ブ チルフェニル) -4, 4, -ジフェニレンジホスホナイト、2, 2, -メチレン ビス (4, 6-ジーtーブチルフェニル) 2-エチルヘキシル ホスファイト、 2, 2'-エチリデンビス(4,6-ジーt-ブチルフェニル) フルオロ ホ スファイト、ビス(2,4-ジ-t-ブチルー6-メチルフェニル) エチル ホスファイト、ビス(2,4-ジ-t-ブチル-6-メチルフェニル) メチル ホスファイト、2-(2,4,6-トリーt-ブチルフェニル)-5-エチル -5-ブチル-1,3,2-オキサホスホリナン、2,2',2',-ニトリロ [トリエチルートリス (3, 3', 5, 5' - テトラー t ー ブチルー 1, 1' ービフェニルー2, 2'ージイル) ホスファイトおよびそれらの混合物などが挙 げられる。かかるリン系酸化防止剤はそれぞれ単独でまたは2種以上を組み合わ せて用いられる。

[0036]

イオウ系酸化防止剤としては、例えばジラウリル 3,3'ーチオジプロピオネート、トリデシル 3,3'ーチオジプロピオネート、ジミリスチル 3,3'ーチオジプロピオネート、ジステアリル 3,3'ーチオジプロピオネート、ラウリル ステアリル 3,3'ーチオジプロピオネート、ネオペンタンテトライルテトラキス(3ーラウリルチオプロピオネート)などが挙げられる。かかるイオウ系酸化防止剤は、それぞれ単独でまたは2種以上を組み合わせて用いられる。

[0037]

かかる酸化防止剤を使用する場合、その使用量はブタジエン重合体 100重量 部あたり通常 0.001 重量部以上であり、経済性の点で通常 10 重量部以下で ある。 [0038]

本発明の製造方法においては、紫外線吸収剤、光安定剤、ヒドロキシアミン、 金属不活性剤、滑剤、金属石鹸、造核剤、帯電防止剤、難燃剤、顔料、染料など の着色剤、充填剤などの添加剤と共にブタジエン重合体を加熱溶融してもよい。

[0039]

紫外線吸収剤としては、例えばフェニル サリシレート、4ーtーブチルフェニル サリシレート、2,4ージーtーブチルフェニル 3',5'ージーtーブチルー4'ーヒドロキシベンゾエート、4ーtーオクチルフェニル サリシレート、ビス(4ーtーブチルベンゾイル)レゾルシノール、ベンゾイルレゾルシノール、ヘシサデシル 3',5'ージーtーブチルー4'ーヒドロキシベンゾエート、オクタデシル 3',5'ージーtーブチルー4'ーヒドロキシベンゾエート、2ーメチルー4,6ージーtーブチルフェニル 3',5'ージーtーブチルー4'ーヒドロキシベンゾエート、2ーメチルー4,6ージーtーブチルフェニル 3',5'ージーtーブチルー4'ーヒドロキシベンゾエートおよびそれらの混合物などのサリシレート誘導体、

[0040]

2, 4 - 3 + 5 + 4 +

[0041]

 $2-(2-\text{E}\mbox{F}\mbox{I} + \text{D}\mbox{F}\mbox{I} - \text{D}\mbox{I} - \text{D}\mbox{I}$

ヒドロキシフェニル) ベンゾトリアゾール、2-[2'-ヒドロキシ-3',5 'ービス(α, αージメチルベンジル)フェニル] ー2Ηーベンゾトリアゾール 、2-[(3'-t-ブチル-2'-ヒドロキシフェニル)-5'-(2-オク チルオキシカルボニルエチル)フェニル]-5-クロロベンゾトリアゾール、2 -[3]-t-ブチルー5]-[2-(2-エチルヘキシルオキシ) カルボニルエチル] -2' -ヒドロキシフェニル] -5-クロロベンゾトリアゾール、2-[3'-t-ブチル-2'-ヒドロキシ-5'-(2-メトキシカルボニルエチ ル)フェニル] -5-クロロベンゾトリアゾール、2-[3'-t-ブチル-2 'ーヒドロキシー5'ー(2-メトキシカルボニルエチル)フェニル] ベンゾト リアゾール、2-[3'-t-ブチル-2'-ヒドロキシ-5-(2-オクチル オキシカルボニルエチル)フェニル]ベンゾトリアゾール、2-[3'-t-ブ チルー2'ーヒドロキシー5'ー[2-(2-エチルヘキシルオキシ)カルボニ ルエチル] フェニル] ベンゾトリアゾール、2- [2-ヒドロキシ-3-(3, 4, 5, 6ーテトラヒドロフタルイミドメチル) -5ーメチルフェニル] ベンゾ トリアゾール、2-(3,5-ジ-t-ブチル-2-ヒドロキシフェニル)-5 **-クロロベンゾトリアゾール、2−(3'-ドデシルー2'-ヒドロキシー5'** ーメチルフェニル) ベンゾトリアゾールおよび2- [3'-t-ブチルー2'-ヒドロキシー5'ー(2-イソオクチルオキシカルボニルエチル)フェニル]ベ ンゾトリアゾールの混合物、2,2'ーメチレンビス[6-(2H-ベンゾトリ アゾールー2ーイル) -4-(1,1,3,3-テトラメチルブチル) フェノー ル、2, 2' ーメチレンビス [4-t-ブチルー6-(2H-ベンゾトリアゾールー2ーイル)フェノール]、ポリ($3\sim11$)(エチレングリコール)と2ー [3'-t-ブチル-2'-ヒドロキシ-5'-(2-メトキシカルボニルエチ ル)フェニル] ベンゾトリアゾールとの縮合物、ポリ(3~11) (エチレング リコール) とメチル 3-[3-(2H-ベンゾトリアゾールー2ーイル) -5-t-ブチル-4-ヒドロキシフェニル]プロピオネートとの縮合物、2-エチ ルヘキシル 3-[3-t-ブチル-5-(5-クロロ-2H-ベンゾトリアゾ ールー2ーイル) -4-ヒドロキシフェニル] プロピオネート、オクチル 3-[3-t-ブチル-5-(5-クロロ-2H-ベンゾトリアゾール-2-イル)

-4-ヒドロキシフェニル] プロピオネート、メチル 3-[3-t-ブチルー5-(5-クロロー2H-ベンゾトリアゾールー2ーイル) -4-ヒドロキシフェニル] プロピオネート、3-[3-t-ブチルー5-(5-クロロー2H-ベンゾトリアゾールー2ーイル) -4-ヒドロキシフェニル] プロピオン酸およびそれらの混合物などの2-(2'-ヒドロキシフェニル) ベンゾトリアゾールなどが挙げられる。かかる紫外線吸収剤はそれぞれ単独でまたは2種以上を組み合わせて用いられる。

[0042]

光安定剤としては、例えばビス(2,2,6,6-テトラメチル-4-ピペリ ジル) セバケート、ビス((2,2,6,6-テトラメチル-4-ピペリジル スクシネート、ビス(1, 2, 2, 6, 6ーペンタメチルー4ーピペリジル **) セバケート、ビス(N-オクトキシ-2,2,6,6-テトラメチル-4-ラメチルー4-ピペリジル)セバケート、ビス(N-シクロヘキシルオキシー2** , 2, 6, 6 -テトラメチル-4 -ピペリジル)セバケート、ビス(1, 2, 2 ,6,6ーペンタメチルー4ーピペリジル)2-(3,5ージーtーブチルー4 ーヒドロキシベンジル) -2-ブチルマロネート、ビス(1-アクロイル-2, 2, 6, 6ーテトラメチルー4ーピペリジル) 2, 2ービス(3, 5ージーt -ブチル-4-ヒドロキシベンジル)-2-ブチルマロネート、ビス(1, 2,2, 6, 6-ペンタメチル-4-ピペリジルデカンジオエート、2, 2, 6, 6 ーテトラメチルー4ーピペリジル メタクリレート、4ー [3-(3,5-ジー tーブチルー4ーヒドロキシフェニル)プロピオニルオキシ] -1- [2- (3 - (3, 5-ジーtーブチルー4-ヒドロキシフェニル)プロピオニルオキシ) エチル]-2,2,6,6-テトラメチルピペリジン、2-メチルー2-(2, 2, 6, 6ーテトラメチルー4ーピペリジル) アミノーNー(2, 2, 6, 6ー テトラメチルー4ーピペリジル)プロピオンアミド、テトラキス(2, 2, 6, 6ーテトラメチルー4ーピペリジル) 1, 2, 3, 4ーブタンテトラカルボキシ レート、テトラキス(1, 2, 2, 6, 6ーペンタメチルー4ーピペリジル) 1, 2, 3, 4 ーブタンテトラカルボキシレート、1, 2, 3, 4 ーブタンテト

ラカルボン酸と1, 2, 2, 6, 6-ペンタメチルー4-ピペリジノールおよび 1-トリデカノールとの混合エステル化物、

[0043]

1, 2, 3, 4-ブタンテトラボン酸と2, 2, 6, 6-テトラメチルー4-ピ ペリジノールおよび1ートリデカノールとの混合エステル化物、1,2,3,4 ーブタンテトラカルボン酸と1,2,2,6,6ーペンタメチルー4ーピペリジ ノールおよび3、9ービス(2ーヒドロキシー1, 1ージメチルエチル)-2, 4, 8, 10-テトラオキサスピロ[5・5]ウンデカンとの混合エステル化物 、1,2,3,4-ブタンテトラカルボン酸と2,2,6,6-テトラメチルー 4-ピペリジノールおよび3,9-ビス(2-ヒドロキシー1,1-ジメチルエ チル)-2,4,8,10-テトラオキサスピロ[5・5]ウンデカンとの混合 エステル化物、ジメチルサクシネートと1-(2-ヒドロキシエチル)-4-ヒ ドロキシー2, 2, 6, 6-テトラメチルピペリジンとの重縮合物、ポリ[(6 ーモルホリノー1, 3, 5ートリアジンー2, 4ージイル) ((2, 2, 6, 6 ーテトラメチルー4ーピペリジル) イミノ) ヘキサメチレン((2, 2, 6, 6 ーテトラメチルー4ーピペリジル) イミノ)] 、ポリ [(6-(1, 1, 3, 3))]ーテトラメチルブチル) イミノー1,3,5ートリアジンー2,4ージイル((2, 2, 6, 6-テトラメチル-4-ピペリジル) イミノ) ヘキサメチレン((2, 2, 6, 6ーテトラメチルー4ーピペリジル) イミノ)]、N, N'ービス (2, 2, 6, 6-テトラメチルー4-ピペリジル) ヘキサメチレンジアミンと 1, 2-ジブロモエタンとの重縮合物、N, N, N, A, 7-テトラキス [4, 6ービス (NーブチルーNー (2, 2, 6, 6ーテトラメチルー4ーピペリジル) アミノ) -1, 3, 5ートリアジン-2ーイル] -4, 7ージアザデカン-1, 10ジアミン、N, N', 4-トリス[4,6-ビス(N-ブチル-N-(2, 2, 6, 6ーテトラメチルー4ーピペリジル) アミノ) ー1, 3, 5ートリアジ ンー2ーイル] ー4, 7ージアザデカンー1, 10ージアミン、N, N', 4, 7ーテトラキス [4, 6ービス (Nーブチル-N-(1, 2, 2, 6, 6ーペン タメチルー4ーピペリジル) アミノ) ー1, 3, 5ートリアジンー2ーイル] ー 4, 7-ジアザデカン-1, 10-ジアミン、N, N', 4-トリス [4, 6ビス (N-ブチル-N-(1, 2, 2, 6, 6-ペンタメチル-4-ピペリジル) アミノ) -1, 3, 5-トリアジン-2-イル<math>] -4, 7-ジアザデカン-1, 10-ジアミンおよびそれらの混合物などのヒンダードアミン系光安定剤、

[0044]

エチル $\alpha-$ シアノー β , $\beta-$ ジフェニルアクリレート、イソオクチル $\alpha-$ シアノー β , $\beta-$ ジフェニルアクリレート、メチル $\alpha-$ カルボメトキシシンナメート、メチル $\alpha-$ シアノー $\beta-$ メチルーp-メトキシシンナメート、ブチル $\alpha-$ クアノー $\beta-$ メチルー $\beta-$ メチルー $\beta-$ メチル $\alpha-$ カルボメトキシー $\beta-$ メチルー $\beta-$ メチルー $\beta-$ シアノビニル) -2-メチルインドリンおよびそれらの混合物などのアクリレート系光安定剤、

[0045]

2, 2'ーチオビスー [4ー(1, 1, 3, 3ーテトラメチルブチル) フェノール] のニッケル錯体、ニッケルジブチルジチオカルバメート、モノアルキルエステルのニッケル塩、ケトキシムのニッケル錯体およびそれらの混合物などのニッケル系光安定剤、

[0046]

4, 4' -ジオクチルオキシオキサニリド、2, 2' -ジエトキシオキサニリド、2, 2' -ジオクチルオキシ-5, 5' -ジーt -ブチルアニリド、2, 2' -ジドデシルオキシ-5, 5' -ジーt -ブチルアニリド、2 -エトキシ-2' -エチルオキサニリド、N, N' -ビス(3 -ジメチルアミノプロピル)オキサミド、2 -エトキシ-5 - t -ブチル-2' -エトキシアニリド、2 -エトキシー5, 4' -ジーt -ブチル-2' -エチルオキサニリドおよびそれらの混合物などのオキサミド系光安定剤、

[0047]

 、3、5ートリアジン、2、4ービス(2ーヒドロキシー4ープロピルオキシフェニル)ー6ー(2、4ージメチルフェニル)ー1、3、5ートリアジン、2ー(2ーヒドロキシー4ーオクチルオキシフェニル)ー4、6ービス(4ーメチルフェニル)ー1、3、5ートリアジン、2ー(2ーヒドロキシー4ードデシルオキシフェニル)ー4、6ービス(2、4ージメチルフェニル)ー1、3、5ートリアジン、2ー[2ーヒドロキシー4ー(2ーヒドロキシー3ーブチルオキシプロポキシ)フェニル]ー4、6ービス(2、4ージメチルフェニル)ー1、3、5ートリアジン、2ー[2ーヒドロキシー4ー(2ーヒドロキシー3ーオクチルオキシプロポキシ)フェニル]ー4、6ービス(2、4ージメチルフェニル)ー1、3、5ートリアジンおよびそれらの混合物などの2ー(2ーヒドロキシフェニル)ー1、3、5ートリアジン系光安定剤などが挙げられる。これらの光安定剤は、それぞれ単独でまたは2種以上を組み合わせて用いられる。

[0048]

ヒドロキシアミンとしては、例えばN, Nージベンジルヒドロキシアミン、N, Nージエチルヒドロキシアミン、N, Nージオクチルヒドロキシアミン、N, Nージラウリルヒドロキシアミン、N, Nージテトラデシルヒドロキシアミン、N, Nージペキサデシルヒドロキシアミン、N, Nージオクタデシルヒドロキシアミン、NーへキサデシルーNーオクタデシルヒドロキシアミン、NーへプタデシルーNーオクタデシルヒドロキシアミンおよびそれらの混合物などが挙げられる。かかるヒドロキシアミンはそれぞれ単独でまたは2種以上を組み合わせて用いられる。

[0049]

 オニルジヒドラジドおよびそれらの混合物などが挙げられる。かかる金属不活性 剤は、それぞれ単独でまたは2種以上を組み合わせて用いられる。

[0050]

滑剤としては、例えばパラフィン、ワックスなどの脂肪族炭化水素、炭素数 8~22の高級脂肪族酸、炭素数 8~22の高級脂肪族酸のアルミニウム塩、カルシウム塩、マグネシウム塩、亜鉛塩などの金属塩、炭素数 8~22の脂肪族アルコール、ポリグリコール、炭素数 4~22の高級脂肪酸と炭素数 4~18の脂肪族1価アルコールとのエステル、炭素数 8~22の高級脂肪族アマイド、シリコーン油、ロジン誘導体などが挙げられる。

[0051]

ブタジエン重合体を化合物(I)と共に加熱溶融するには、例えばブタジエン 重合体ならびに化合物(I)を含むブタジエン重合体組成物を加熱すればよい。

ブタジエン重合体組成物は、ブタジエン重合体および化合物(I)を混合する方法により得ることができる。ブタジエン重合体は、粉末などの固体状態であってもよいし、加熱されて溶融している状態であってもよい。化合物(I)は、例えば粉末などの固体状態のまま混合されてもよいし、加熱されて溶融している状態で混合されてもよいし、溶媒に溶解された溶液として混合されてもよい。ブタジエン重合体が溶融状態で混合すると、ブタジエン重合体に化合物(I)が均一に分散した組成物を得ることができる。かかる組成物における化合物(I)の含有量は、ブタジエン重合体100重量部あたり通常0.001重量部以上、好ましくは0.01重量部以上、さらに好ましくは0.05重量部以上であり、通常10重量部以下、好ましくは5重量部以下である。

[0052]

かかる組成物は、上記した酸化防止剤、添加剤などを含有していてもよく、これらは化合物(I)と共にブタジエン重合体に混合される。

[0053]

ブタジエン重合体組成物を加熱する際の加熱温度は、通常150℃以上、好ましくは170℃以上である。加熱温度の上限はブタジエン重合体および化合物(I)が分解しない温度であればよく、例えば250℃以下、好ましくは220℃ 以下である。

[0054]

かくして加熱溶融したのち、成形する。成形は、射出成形法、押出成形法、ブロー成形法などの通常の方法により成形することができる。

[0055]

かくして成形することにより、ブタジエン重合体成形品を得るが、かかる成形 品は、ゲル化物がなく、外観不良もないので、例えばホース、履物、玩具、フィ ルム、容器などに好適に使用することができる。

[0056]

【発明の効果】

本発明の製造方法によれば、ブタジエン重合体に化合物(I)を含有させているので、ブタジエン重合体が安定化されて、ゲル化物を生ずることなく、ブタジエン重合体成形品を製造することができる。

[0057]

【実施例】

以下、実施例により本発明を拠り詳細に説明するが、本発明はかかる実施例により限定されるものではない。

[0058]

実施例1

スチレンーブタジエンブロック共重合体〔スチレン単位含有量は75重量%、ブタジエン単位含有量は25重量%、淡黄色透明、フィリップス社製、「K-Resin KR-05」〕の粉末100重量部に2-クロマノン(粉末状)0.1重量部を添加した。次いで、30mmφー軸押出機を用いて200℃で約2分間溶融混練しペレット化して、ペレット状のスチレンーブタジエン共重合体組成物を得た。このペレット状の組成物のMFRをメルトインデクサー〔「L246-2531」〕を用いて260℃で荷重2160g、滞留時間15分として測定したところ、33g/10分であった。MFRが大きいほど流動し易いことを示し、ゲル化が進行していないことを示す。

上記で得たペレットを加熱し溶融混練し、射出成形して得られる成形体は、ゲ

ル化物がなく、外観も良好である。

[0059]

実施例2

2-クロマノンに代えて2-フェニル-4-クロマノン(粉末状)0.1重量 部を用いる以外は実施例1と同様に操作して、スチレンーブタジエン共重合体組 成物を得た。この組成物のMFRを実施例1と同様にして測定したところ、27 g/10分であった。

上記で得たペレットを加熱し溶融混練し、射出成形して得られる成形体は、ゲ ル化物がなく、外観も良好である。

[0060]

比較例1

2-クロマノンを用いることなくスチレンーブタジエンブロック共重合体をそのまま溶融混練する以外は実施例1と同様に操作して、スチレンーブタジエンブロック共重合体のペレットを得た。このペレットのMFRを上記メルトインデクサー [「L246-2531」]を用いて260℃で荷重2160g、滞留時間15分として測定したところ、4g/10分であり、この値はゲル化が進行していることを示す。

上記で得たペレットを加熱し溶融混練し、射出成形して得られる成形体は、ゲ ル化物が多く存在し、該ゲル化物に起因して表面に微細な凸部が発生している。

[0061]

以上の結果を表1にまとめて示す。

[0062]

【表1】

		実施例 1	実施例2	比較例 1
4/少事 井4 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11	(审魯和)	100	100	100
スチレンープタン エンノ ロッン大単口で	(年四年)	· c	1	ı
2-クロマノン	(四國田)	-	•	١
1 A 2 D 2 D 1 L A 2 D 2 D 2 D 2 D 2 D 2 D 2 D 2 D 2 D 2	(重喜品)	1	- - 5	•
() h = 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 2	1	დ დ	27	4
ZTZ				

【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 ブタジエン重合体を加熱溶融してもゲル化物を生ずることなく加熱溶 融し成形して、ブタジエン重合体成形品を製造し得る方法を提供する。

【解決手段】 ブタジエン重合体を一般式(I-1)

$$R^{12}$$
 R^{13}
 R^{14}
 R^{15}
 R^{16}
 R^{17}
 R^{18}
 R^{18}
 R^{19}

で示される化合物および一般式(I-2)

$$R^{22}$$
 R^{23}
 R^{24}
 R^{26}
 R^{26}
 R^{25}
 R^{26}
 R^{26}

で示される化合物化合物から選ばれる1以上の化合物(I)と共に加熱溶融し成形して、ブタジエン重合体成形品を製造する。ブタジエン重合体としては、例えばポリブタジエン、スチレンーブタジエン共重合体、スチレンーブタジエンブロック共重合体、アクリロニトリルーブタジエン共重合体、アクリロニトリルーブタジエンースチレン共重合体、耐衝撃ポリスチレンなどが挙げられる。化合物(I)の使用量はブタジエン重合体100重量部あたり通常0.001重量部以上である。射出成形法、押出成形法またはブロー成形法により成形する。

【選択図】 なし

出願人履歴情報

識別番号

[000002093]

1. 変更年月日

1990年 8月28日

[変更理由]

新規登録

住 所

大阪府大阪市中央区北浜4丁目5番33号

氏 名

住友化学工業株式会社